



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY®

AMD Tech
ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO DIGITAL Y TECNOLÓGICO, AC



CON EL APOYO DE



USO PROFESIONAL DE REDES SOCIALES

06 de mayo del 2025

De 10:00 a 13:00 hrs.
(Hora CDMX)

Online

TEMARIO:

● USO PROFESIONAL DE REDES SOCIALES (10:00 - 11:00 HRS)

Ponente: Lic. Stefano Alfonso Palacio Mendoza

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Maestría en Marketing Digital.
Productor Audiovisual y Motion Graphics. Especialista en Redes Sociales.



● PANEL DE EXPERTOS EN REDES SOCIALES (11:00 A 13:00 HRS.)

Ponentes:

Lic. Paulina López Ulloa

Creadora número 1 en México en temas de Tecnología Jurídica en LinkedIn.
Fundadora de Think Legal Design. Socia Fundadora del Despacho Status Corporativo.



Dr. David E. Merino Téllez

Creador número 1 en México en temas de Derecho y Justicia y Top Voice en LinkedIn.
Tiene el tercer canal de YouTube en Ciberseguridad más visto en México.
Vicepresidente Nacional y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR.
Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico y CEO de Grupo Atelier Patrimonial. Director/Fundador de Top Compliance.



Mtro. Gustavo Montaña

Creador número 1 en temas de Privacidad y Protección de Datos para México en LinkedIn. Oficial de Privacidad en Instituciones Financieras, Fintech, Aseguradoras, Sector Automotriz y Universidades. Socio fundador de DPC Abogados, Iuristic y socio en KalpaNext.



REGISTRO:

www.topcompliance.org

INVERSIÓN:

Miembros AMDTech y Top Compliance:
\$1,500.00

Público en general:
\$2,000.00

Inversión +IVA

*** Se otorga reconocimiento con valor curricular***

INFORMES:

topcompliance@topcompliance.org

+52 (55) 2710 1223

*** Programa sujeto a cambios.**



TOP COMPLIANCE



TOPCOMPLIANCE



TOP COMPLIANCE



@_TOPCOMPLIANCE

Conoce nuestra política de operación de cursos y aviso de privacidad en www.topcompliance.org